

『2011 年度 CMP 技術の基礎を理解するサマーキャンプ』のご案内

【目的】

CMP 技術の基礎を理解することを目的にチュートリアル形式で講義。
更に、開発業務に携わる若きエンジニア・研究者のリーダー育成のきっかけづくり。



【キャンプ概要】

1. CMP 技術基礎の集中講義(事前課題・確認試験)
使用テキスト(予定)
 - ・講師準備テキスト
 - ・『半導体 CMP 用語辞典』
 - ・『半導体ウエットプロセス最前線』
2. 全員参加の異業種企業訪問
3. ビジネスシーンに役立つスタンス・スキルを鍛える
 - ・座禅により自分自身を見つめ直す
 - ・ワールドカフェ手法を用いたグループ討議による発見や洞察の共有

【開催日】2011 年 9 月 2 日(金) 3 日(土)



【場所】

研修場所：タナベ名古屋研修センター
〒481-0041 愛知県北名古屋市九之坪山 73-1
TEL：0568-25-2721 FAX：0568-25-2723

座禅場所：大本山永平寺名古屋別院
〒4610002
新栄町駅(名古屋市営地下鉄東山線)
TEL：052-936-2010 FAX 052-935-0946



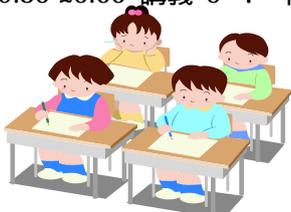
企業見学：トヨタ会館とトヨタ自動車組み立て工場見学
〒471-0826 愛知県豊田市トヨタ町 1 番地
TEL：0565-29-3345

【参加費用】

参加者 1 名につき ¥38,000 (宿泊費・座禅・バス代・テキスト代含)

スケジュール

9 月 2 日(金)
9:50 大本山永平寺名古屋別院 集合 新栄町駅(名古屋市営地下鉄東山線)
10:00-13:00 座禅と精進料理
13:00-14:00 タナベ名古屋研修センターへ移動
14:00-14:15 開講の辞 キャンプの過ごし方
14:30-15:50 講義 1 : CMP の原理と事前課題議論
16:00-16:45 講義 2 : CMP 材料
16:50-17:35 講義 3 : 洗浄技術
17:45-18:45 講義 4 : CMP プロセス
18:45-19:30 夕食
19:30-20:00 講義 5 : 半導体ビジネスと CMP 産業



20:30-21:00 講義 6 : CMP 基礎用語
 21:00-21:30 確認試験
 21:30- 懇親会他

9月3日(土)

06:00 起床
 06:30-7:00 講義 7 : 特許の書き方
 07:00-7:30 講義 8 : 論文の書き方
 07:30-08:30 朝食
 08:30-10:30 ワールドカフェ(グループ討議)
 11:30-11:45 講評・卒業式
 11:45-12:00 移動準備
 12:00-13:00 トヨタ会館へバスにて移動(昼食含む)
 13:00-15:00 トヨタ自動車組み立て、溶接見学
 15:00 解散



*著名講師を依頼中。

*サマーキャンプ参加者の皆様には、事前課題を取組んで頂きます。



----- 申 込 書 -----

(2011年度サマーキャンプ/研究見学会)

8月8日(月)までにお申込み頂けますようお願い致します。

ふりがな		
申込者氏名		
会社名		
部署/役職		
住所	〒	
TEL・FAX	TEL	FAX
E-mail		
備考		

連絡先:「プランリゼーション CMP 委員会」事務局(三上)
 TEL03-5117-2225 / FAX03-5117-2223
 Email:mikami@global-net.co.jp